English Abstract published by JAPIO:

Japanese Patent Laid-Open Publication No. 4-3022

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(11) 4-3022 (A)

(43) 8.1.1992 (19) JP

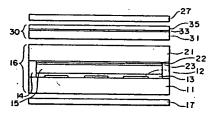
(21) Appl. No. 2-104507 (22) 19.4.1990 (71) RICOH CO LTD(1) (72) YASUYUKI TAKIGUCHI(5)

(51) Int. Cl⁵. G02F1/133,G02F1/1335

PURPOSE: To obtain a wide visual field angle, a uniform display and high contrast, and high reliability by orienting and immobilizing a liquid crystalline high polymer which exhibits a nematic phase and a glass phase and is homogeneously oriented

and using this polymer as a compensating plate.

CONSTITUTION: This element has a liquid crystal cell 15 consisting of a pair of substrate 11, 21 having electrodes 12, 22 and a liquid crystal layer which is sandwiched by the substrates, has positive dielectric anisotropy and is twist oriented approximately horizontally and by directing the spiral axis toward the substrates 11, 21. The element has also polarizing plates 17, 27 which are disposed on the outer side of the substrates 11, 21 and the compensating plate 30 consisting of the liquid crystalline high-polymer layer 35 which is provided between the polarizing bodies 17 and 27 and is homogeneously oriented to exhibit the nematic phase in the liquid crystal state and attains the glass state at the temp, below the liquid crystal transition point as its essential constituting element. Namely, the liquid crystalline high polymer layer 35 is used by orienting this polymer in the liquid crystal state, then cooling the polymer to the glass transition point or below and immobilizing the orienting condition of the liquid crystal state. The liquid crystal display element which has the excellent reliability, has the wide visual field angle and can make the black and white display of the high contrast is obtd. in this way.



®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4−3022

@Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月8日

G 02 F 1/133

1/1335

5 0 0 8806-2K 7724-2K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全11頁)

9発明の名称 液晶表示素子

②特 頤 平2-104507

②出 顧 平2(1990)4月19日

仍発 明 淹 п 康 ク 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 者 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 @発 明 者 村 治 雄 飯 個発 明 孝 金 本 明 彦 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 個発 明 者 田 重 樹 神奈川県川崎市中原区小杉町2-228 飯 73発 豊 田 武 裕 神奈川県横浜市中区本牧元町58-179 明 者 個発 明 伊 藤 宏 之 神奈川県横浜市港北区篠原東2-8-17 渚 る。 頭 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 日本石油株式会社 東京都港区西新橋1丁目3番12号 多出 **11** 人 四代 理 人 弁理士 池浦 敏明 外1名

明 和 1

1.発明の名称

被昌县示案子

2. 特許請求の範囲

(1) 電極を有する一対の基板及び該基板に挟持され近の誘電異方性を有し電圧無印加時に略水平にかつ螺旋輪を基板に垂直に向けてねられ配面向とある被晶をルと、基板の外側に配置された偏光板と、被晶層と偏光板の間に設けられる場所でネマティック相を呈し液晶転移点以下ははガラス状態となる水モジニアス配向した液晶をはガラス状態となる水モジニアス配向に変換成ではガラス状態となる水モジニアス配向に変換ではあることを特徴とする液晶表示素子。

(2) 補債板を構成する液晶性高分子がネマティック相のホモジニアス配向を固定化した、ガラス相にあることを特徴とする請求項1記載の液晶表示素子。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は被品表示素子に関し、さらに詳しくは

被晶性高分子を色譜債板としたスーパーツイステッドネマティック型液晶表示素子に関する。

「従来の技術及び発明が解決しようとする課題が解決しまった。 で来主に用いられてきた液晶表示素子の型とでれてきた液晶表示素子の型とでれてきな液晶をです。 ないイステッドは表示をよるのではでれた。 では、ツイスを振聞で液晶による偏光面の向上では、 で液晶による循光面の向上でれた。 では、カカラの変形があり、ためでは、カカラの変形があり、ためでは、カカラの変形があり、ためである。 という利息によるののであるが、であるでは、からでは、カカーのでは、カカーのである。 というでは、カカーのでは、カカーでは、からでは、カカーのでは、カカーのである。 というながあり、大容等の問題があった。 で、現野角が狭くなる等の問題があった。

そこで電圧-透過率特性の急峻性を改良すべく 被晶分子のねじれ角を大きくし、偏光板の偏光線 を被晶の配向方向とずらすことにより被晶による 複屈折効果を利用する方式が提案され、SBE(super tvisted birefrin gence effect)またはSTN(super

特別平4-3022(2)

twisted nematic)モードと呼ばれている。この方式はしきい値特性に優れているため時分割配動においてもコントラスト低下が少なく、視野角も広いという優れた特性を持つ反面、複屈折効果を利用するため着色表示となってしまい、さらにこのままではカラー化も因難であった。

最近になってSTNモードの着色現象を軽減化するために、液晶層が逆のねじれの向きを持つ液晶をルを2つ稜層し、一方を配動用、もう一方を裾 (情板として用い、複屈折による色付きを補償して白黒表示を行わせる2層型のSTN型液晶表示表正面 の発された。しかしながらこの2層方式は、正面 から見た場合は白黒表示であるが、斜めから見ると色付きを生じたり、液晶セルを2枚用いる産性が悪くまた重くなってしまう上、生産性が悪いという問題がある。

これらの問題は補償セルを復屈折性の高分子フィルムに置き換えることにより改善することができる(位相板型白鼎表示STN液晶表示素子)。複品 折性の高分子フィルムとしては、延伸されたポリ

本発明は以上のような従来技術の問題点に鑑み てなされたものであり、その目的は、視野角が広 く、高コントラストな白黒衰示の行える被晶衰示 素子を提供することにある。

(課題を解決するための手段及び作用)

以下本発明を第1回に示す構成例により説明する。第1回は本発明の一構成例の液晶表示兼子の構成を示す断面図である。この液晶表示兼子においては、第1の遺光性基板11と第2の遺光性基板21とが離間、対向して配数され、両基板11・21と外

カーポネートやポリビニルアルコール等が代表的 である。しかしながらこの位相板方式では、視野 角が狭くなるという問題があった。これは、上記 のような延伸フィルムでは、複屈折の視角依存性 が大きく、たとえ正面で補償がなされていたとし ても、斜めから見たときには補償条件からはずれ てしまうためである。このような事情に鑑み、視 野角の広いーすなわち複屈折の視角依存性が小さ いー位相板の開発に多大な努力が払われている。 視角依存性を低減するには、位相板の厚み方向の 屈折率を制御すれば良いことが明らかとなってき た(日東技報、27巻1号p46(1989))が、上述のよう な延伸フィルムでは、この様な制御を行うことは 困難であったり、均一性等の問題があった。別の 問題として、延伸フィルムの場合、補償板の復足 折の波長依存性が、液晶の複屈折の波長依存性に 較べて小さいことに超因するコントラスト低下の 問題もある。これは、ある特定の波長では補償が 完全に行われるものの、他の波長では不完全とな り、光抜けを生ずるためである。

周シール14とによって形成された空間に被品が封入されて被品層15をなし、被品セル16が形成されている。基板11と21の内面には被品層15に電圧を印加するための選明電極12,22と被品を一定方向に配向させるための配向膜13,23が形成されている。17,27は偏光板である。被品セル16と偏光板27の間には液品性高分子35を主たる機能成分とする補償板30が配置される。31は液品性高分子預が形成された基板であり、ガラス、プラスチック等の透明性が高い材料が採用される。

被品層15において、被品は正の誘電異方性を有するネマテックまたはコレステリック被品で、配向膜13、23により、電圧を印加しない状態で基板面にほぼ平行に配向している。被品は上下基板の間で螺旋軸を基板面に垂直に向けたねじれ角は120°-360°であることが好ましい。ねじれ角が小さい場合には電圧一透過率特性の急峻性が低下し、時分割駆動特性が低下する、被品のねじれ角。は、第2回に示すように下基板11の配向膜13の配向処

特開平4-3022 (3)

堰方向 (R_1) 、上基板 21 の配向膜 23 の配向処理方向 (R_2) および被量のピッチと被量層 15 の厚さを制御することによって容易に制御が可能である。被長 λ におけるねじれ配向した被品層 15 のレターデーション R_L (rad) は被晶の屈折率具方性 Δn_L と被品層 15 の厚さ d_L の積 $\Delta n_L d_L$ とねじれ角 ω_L (rad) を用いて

 $R_{L^{\pm}}(\omega_L^2 + \pi^2(\Delta n_L d_L/\lambda)^2)^{1/2}$ (1) のように扱わされる。

 R_L は、良好なコントラストを得るためには、 λ = 550 nmにおいて π ~ 3π の範囲であることが好ましく、 1.5π ~ 2.5π の範囲であることが特に好ましい。 Δ ndで表わせばねじれ角によっても異なるが 0.4μ ~ 13μ の範囲が好ましい。

本例では補償板30は配向固定化された被晶性高分子35と、被晶性高分子を保持するための避光性 兼板31とから基本的に構成される。被晶性高分子はこの層中でホモジニアス配向をとるように配向が制御される。本構成において、被晶性高分子層はその光学具方性のために複風折性を生ずる。被

Onaで代表させると、△ncdcが0.25/m-0.9/mの範囲が好ましい。

本例では基板21の傷光板27の間に補債板30を設けたが、補債板の位置は被品層15と傷光板17または27の間であればどこに配置してもよく、また複数の補償板を採用することもできる。複数個用いる場合には、一般には各補償板を積層したときのレターデーションが前記の範囲であることが好ましい。

本発明で用いる補償板は、配向した被品性高分子であり、表示をジニンの均一なないのであり、ホモジニンの内であることがある。このは、相系列にネマティック相とガラス相とがあってといる。では、他の一名では、基配の制御がなされる。配の制御では、基配の制御がないが、対しては、基配の関、例えばポリイミド等の有機を配の要、例えばポリイミド等の有機を配の要とが必要機やSiOなどの斜方基着機のラビング処理機やSiOなどの斜方素者機のラビング処理機やSiOなどの斜方素者機のラビング処理機やSiOなどの斜方素者機のラビング処理機やSiOなどの斜方素者機のラビング処理機やSiOなどの斜方素者機のラビング処理機をSiOなどの斜方素を表している。

晶性高分子層のレターデーションRcは、液晶性高分子の屈折率具方性Δncと液晶性高分子層の厚さdcを用いて、

Rc=π Δ nede/ λ (2) のように扱わされる。

RcはRLと等しいかまたはRLより約1/2πの整数 倍だけ小さく設定することが良好な白黒表示を得る上で好ましい。彼長を視感度のもっとも高い55

などを形成後、液晶性高分子を塗布し、液晶性高 分子が被姦相を形成する温度で無処理する方法、 幕板31上で被晶高分子に被晶温度でずり応力を与 える方法が例示できる。いずれの方法においても、 被晶性高分子がネマティック相を呈する温度で処 理を行うことが必要で、 スメクティック相では補 僕板に要求される十分な均一配向は得られない。 本発明において、被晶性高分子は、被晶状態で配 向させたのち、ガラス転移点以下に冷却して液晶 状態の配向状態を固定化させて用いることが特に 好ましい。このようにすることにより、被晶性店 分子の自己保特性を利用して、被晶性高分子を保 持するための対向基板を省略し、基板を1枚にす ることができる。さらに、使用温度において顕相 であるため、厚み変化やレターデーション変化が なく、優れた信頼性を得ることができる。ネマテ イック配向の安定した固定化を行うためには、被 晶性高分子の相系列のネマティック相より低温側 に結晶相を持たないことが必要で、スメクティッ ク相を特たないことが好ましい。これらの相が存

特開平4-3022 (4)

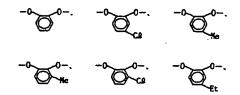
在すると、固定化のための冷却時に必然的にこれ らの相を通過し、結果的に一度得られた均一なネ マティック配向が乱されたり、破壊されたりする。

用いられる披品性高分子の種類としては、被品 状態でネマティック配向し、被晶転移点以下では ガラス状態となるものはすべて使用でき、例えば ポリエステル、ポリアミド、ポリエステルイミド などの主観型被晶性高分子、あるいはポリアクリ レート、ポリメタクリレート、ポリマロネート、 ポリシロキサンなどの側線型液晶性高分子を併示 することができる。なかでも合成の容易さ、配向 性、ガラス転移点等からポリエステルを好ましい 材料として例示できる。用いられるポリエステル としてはオルソ置換芳香族単位を構成成分として 含むポリマーが最も好ましく、他にかさ高い置換 基を有する芳香族、あるいは弗楽または含弗楽賞 換基を有する芳香族などを構成成分として含むポ リマーも好ましく使用できる。具体的には次に示 すようなカテコール単位、サリチル酸単位、フタ ル酸単位を有するポリエステルおよびそれらの基

本発明のポリエステルは前記構造単位の他に、(a)ジオール類より誘惑される構造単位(以下、ジオール成分という)およびジカルボン酸類より誘導される構造単位(以下、ジカルボン酸成分という)および/または(b)一つの単位中にカルボン酸と水酸基を同時に含むオキシカルボン酸類より鏡

のベンゼン環に置換基を有するものなど例示する ことができる。

(Xは水素、C2、Br等のハロゲン、炭素数が1から 4のアルキル基もしくはアルコキシ基またはフ - ェニル基を示す。またkは0-2である。) これらのなかでも特に好ましい例として次のよう なものを例示することができる。



導される構造単位(以下、オキシカルボン酸成分 という)により構成される。

これらのうち、ジオール成分としては次のような芳香族および脂肪族のジオールを挙げることができる。

(Yは水素、C2、Br等のハロゲン、炭素数1から4 のアルキル基もしくはアルコキシ基またはフェ ニル基を示す。2は0~2である。)

-0-(Cl₂)_n-0- (n は 2 か ら 1 2 の 整数 を 表わす)

なかでも、

などが好ましく用いられる(式中、Meはメチル基。 Buはブチル基を示す)。

またジカルボン酸成分としては次のようなもの

$$-\frac{0}{c} - \bigcirc -\frac{0}{c} - \bigcirc -\frac{0}{c} - \frac{0}{c} - \bigcirc -\frac{0}{c} - \frac{0}{c} - \frac{0}$$

などが好ましい。

オキシカルボン酸成分としては、具体的には灰 のような単位を例示することができる。

ジカルボン酸とジオールのモル比は、一般のポ リエステルと同様、大略 1: 1である (オキシカルボ ン酸を用いている場合は、カルボン酸基と水酸基 の割合〉。またポリエステル中に占めるオルソ置 換芳香族単位の割合は5モル5~40モル5の範囲が好 ましく、さらに好ましくは10モルギ-30モルギの館 間である。5モル8より少ない場合は、ネマチック

を例示することができる。

(Zは水素、C4、Br等のハロゲン、炭素数が1から 4のアルキル基もしくはアルコキシ基またはフ ェニル基を示す。 mは0~2である。)

なかでも、

相の下に結晶相が現われる傾向があり好ましくな い。また40モル%より多い場合は、ポリマーが被 晶性を示さなくなり好ましくない。代表的なポリ エステルとしては次のようなポリマーを何示する ことができる。

の構造単位から構成されるポリマー、

の構造単位から構成されるポリマー、

の構造単位から構成されるポリマー。

の構造単位から構成されるポリマー、

特別平4~3022(6)

-(-0-c)-. -(-0-c)-.

-(0-ch, -ch-ch, -ch, -ch-ch-

の構造単位から構成されるポリマー、

の構造単位から構成されるポリマー、

の構造単位から構成されるポリマー、

の構造単位から構成されるポリマー。

オルソ置換芳香原単位に代えて次に示すようなかさ高い置換基を含む芳香族単位、あるいはフッ 素または含フッ素置換基を含む芳香族単位を構成 成分とするポリマーもまた好ましく用いられる。

これらのポリマーの分子量は、各種溶媒中たと えばフェノール/テトラクロロエタン(60/40)混 合海媒中、30℃で測定した対敷粘度が0.05~3.0. が好ましく、さらに好ましくは0.07-2.0の範囲で ある。対数粘度が0.05より小さい場合。得られた 高分子液晶の強度が弱くなり好ましくない。また 3.0より大きい場合、被晶形成時の粘性が高すぎ て、配向性の低下や配向に要する時間の増加など 問題点が生じる。またこれらポリエステルのガラ ス転移点も重要であり、配向固定化した後の配向 の安定性に影響を及ぼす。用途にもよるが、一般 的には宝温付近で使用すると考えれば、ガラス転 移点が30℃以上であることが望ましく、特に50℃ 以上であることが望ましい。ガラス転移点が30℃ より低い場合、宝温付近で使用すると一度固定化 した液晶構造が変化する場合があり、液晶構造に 由来する機能が低下してしまい好ましくない。

これらポリマーの合成法は特に制限されるもの でなく、当該分野で公知の重合法、例えば溶融重 合法あるいは対応するジカルボン酸の酸クロライ

特開平4-3022(7)

ドを用いる酸クロライド法で合成される。溶融重縮合法で合成する場合、例えば対応するジカルボン酸と対応するジオールのアセチル化物を、高度空下で重合させることによって製造でき、分成の重点を関節のコントロールあるいは仕込組成のようには、従来から公知の酢酸ナトリウムなどの金属塩を使用することもできる。また溶液重合法を用いる場合は、

スチレン、ポリカーポネート、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリフェニレンサルファイド、ポリオレフィン、ポリアリレート、エポキシ 樹脂なども用いることができる。

次に、本発明で用いられる被品性高分子を用い た補償板のより具体的な作製法の一例を示す。基 板30上に被晶性高分子を該基板30に対して水平に かつ特定の方向に配向させるための配向膜33を形 成する。配向膜33としては具体的には従来公知の 斜方蒸着や、無機または有機被膝を形成した袋に 綿布などでラビングすることにより行うことがで きる。より具体的にはポリアミド、ポリイミドな どの高分子被膜等にラピング処理したものや、Si O、NgO、NgF』などを斜め蒸着したものを好適に用 いる。次に被晶性高分子を有機溶媒に溶解させた 落液をポリイミド配向膜上に塗布する。被晶性高 分子用の熔媒としては、そこで用いられる粧島性 高分子の種類、重合度によっても異なるが。一般 には、クロロホルム、ジクロロエタン、テトラク ロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロ

エチレン、オルソジクロロペンゼンなどのハロゲ ン系炭化水素、フェノール、o-クロロフェノール、 クレゾールなどのフェノール系律棋、ジメチルホ ルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルス ルホキシドなどの非プロトン性極性溶媒、テトラ ヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系諸媒お よびこれらの混合溶媒を例示できる。溶液濃度は 生布法、高分子の粘性、目的とする膜厚等により 異なる。被晶表示素子用の補償板として要求され る膜厚は一般には2~10㎞程度であるため、通常は 2-50wt%の範囲で使用され、好ましくは5~30wt%の 範囲で使用される。強布法としてはスピンコート 法、ロールコート法、グラピアコート法、ディッ ピング法、スクリーン印刷法などを採用できる。 液晶性高分子を強布後、熔礁を乾燥して除去し、 被品性高分子がネマティック被品性を示す温度で 所定時間熱処理して被晶性高分子を配向させたの ちガラス転移点以下の温度に冷却する。被晶性高 分子を配向させるときの鑑度は、故品性高分子の ガラス転移点以上であることが必要で、被晶性高

分子の等方性被体への転移温度より低いことが必 要である。配向額の界面効果による配向を助ける 意味でポリマーの粘性は低い方がよく。したがっ て温度は高い方がよいが、あまり高いとコストの 増大と作業性の悪化を招き好ましくない。一般的 には50℃-300℃の範囲が好ましく、100℃-250℃ の範囲が特に好ましい。また、この温度において 被晶性高分子はネマティック相であることが必要 である。また、一旦等方性被体となる温度まで加 熱後、上記被晶相を呈する温度に冷却して配向さ せることもできる。熱処理時間はポリマーの組成、 分子量によって異なるが、一般には10秒~60分の 範囲が好ましく、30秒~30分の範囲が特に好まし い。処理時間が短すぎる場合には配向が不十分と なり、また、長すぎる場合には生産性が低下し好 ましくない。被攝配向が完成されてから被品性高 分子膜はガラス転移点以下の温度に冷却すれば、 配向を固定化することができる。冷却速度は特に 制限されず、加熱雰囲気からガラス転移点下の雰 囲気に移すだけでよい。なお、被晶性高分子蕁膜

特開平4-3022(8)

を配向固定化して、かつ意識付近で用いる場合、 被晶性高分子のガラス転移温度は30℃以上である ことが好ましい。これより低い場合、固定化した 配向構造が崩れる場合があり、好ましくない。被 晶性高分子の関厚は100m以下であることが好ま しく、特に50m以下であることが好ましい。100 m以上であると均一な配向を得ることが困難となる。

本発明の補償板は、さらに被晶性高分子面を保護する目的で他の基板を積層して用いることも可能であり、また関機の目的で他の樹脂膜を表面に 形成することもできる。

本発明の液晶表示素子の特徴として、その視野角の広さが挙げられる。位相板の屈折率は第3図に示すように面内の屈折率nzで代表させることができる。一般の延伸フィルムではnx>ny>nzであり、この様な位相板ではレターデーションの視角依存性が大きいため、STN型液晶表示素子の補償板として用いた場合、色付きを生じたり、コント

ーデーションの波長依存性が被晶に較べて小さいため、ある波長では良好な補償が行われても、他の波長では補償が不完全となり、たとえば、電圧無印加時に黒であるようなノーマリーブラッストが低下してしまうのに対し、本発明では、被品層と補償板のレターデーションの波長依存性がほとんど同じであるためこの機な問題は起こらない。

ラストが低下するという問題があった。一方、本発明の補償板では、配向した被晶性高分子を用いているため、屈折率の大小関係はnx>ny=nzとなり、レターデーションの視野角依存性すなわち表子の視角依存性を大幅に低減することができる。第4回に本発明に用いる補償板のレターデーションRcの視野角の依存性(&は補償板法線からnx方向への観き角)をaとして、ポリカーボネート延伸フィルムの場合bと比較して示す。 図示のように本発明において優れた視角依存性の低減効果が確認された。

本発明の被品表示素子の別の特徴として、補償板の均一性に由来する表示の均一性の高さが挙げられる。本発明では、上述のようにネマティック相における均一配向を固定化しているため、補償板をきわめて均一に作製することができ、したがって表示素子の表示を均一にすることができる。

本発明の被晶表示素子のさらに別の特徴として、 コントラストの高さが挙げられる。 一般に位相板 として用いられる延伸高分子フィルムでは、 レタ

易に作製することができる。

本発明の被晶表示素子のさらに別の特徴として、高い信頼が挙げられる。本発明で用いる補償板を配向固定化して用いる場合、配向状態は、温度が被晶性高分子が被晶相に転移する温度以下であれば、外力や温度で変化することが無いため、優れた信頼性を示す。

第2図に示す構成例における角度配置において、 C_1 は液晶性高分子を配向させるための配向膜における配向処理方向を示している。液晶性高分子は R_1 の方向にホモジニアス配向する。及好な補償効果を得るためには、 C_1 と R_2 の成す角 δ は δ 0°~120°の範囲であることが好ましく、 δ 0°~120°の範囲であることが好ましい。 P_1 と P_2 はそれぞれ偏光板17と27の偏光透過輸(または吸収執)を表わしている。同様の目的から、 P_2 と R_3 の成す角 α は20°~70°の範囲であることが好ましい。

第5回は被晶性高分子から成る補償板30及び40 を液晶セル16を挟んで配置した別の構成例である。

特別平4-3022(9)

本線成においては第1回の構成より複雑になる代わりに、コントラストをより高くすることができる。第6回は第5回の構成における角度配置を固示したものであり、偏光板17と基板11の間に設けた被晶性高分子の配向方向を C_* で、偏光板27と基板21との間に設けた被晶性高分子の配向方向を C_* で、偏光板27と基板21との間に設けた被晶性高分子の配向方向を C_* で、 C_* と R_* の交角を δ_* で変わした。また P_* と C_* の交角は α で、 P_* と C_* の交角は β で表わした。 δ_* と δ_* の好ましい範囲は 40^* -14 0^* であることが好ましく、 δ_0^* -12 0^* の範囲であることがより好ましい。 δ_* と δ_* は 20^* -7 0^* の範囲であることがのましい。

〔実施例〕

次に本発明の実施例を説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

実施 例 1

ガラス碁板上に日立化成製のホリイミドワニス PIQをスピンコート法で約1000人の厚さに独布し、 ついで270℃で焼成してポリイミド膜を形成した。 ついでポリイミド膜上をテトロン植毛布で一方向

実施例 2

液晶性高分子として下記式(B)で扱わされる繰り返し単位を持つ液晶性高分子を用いた他は、実施例1と阿様にして液晶表示最子を作製した。本例においても実施例1と阿様に優れた白黒表示が可能であった。

実施例3

被晶性高分子として被晶性高分子(8)を用い、 実施例1と同様にしてレターデーションが 0.35 μm の 2枚の補償板を作製した。この様にして将られ た補償板を、ねじれ角が 220°で Δ nd が 0.85 μm の ST にこすり、ラビング処理を行った。

次に、下記式(A)で扱わされる繰り返し単位を 持つネマティック被品性ポリエステル系被品性高 分子のテトラクロロエタン搭被(15 wt %)を先の配 向膜上にスピンコート法により塗布、乾燥後・(A) がネマティック相を呈する200℃で10分間熱処理 を行ったのち室温に急冷して補價板を作製した。 被品性高分子の膜厚は2.4 pp である。得られた配 向組織を観察したところ、モノドメインな均一ホ モジニアス配向であり、レターデーションは550n mにおいて0.55 pp であった。

この様にして得られた補償板を、ねじれ角が220°で Δ ndが0.85mのSTNセルに重ね、上下を優光板で挟んで、第1回に示した構成例の被晶表示素子を作製した。なお、角度配置は δ =90°、 α = β =45°とした。

この被晶表示妻子をデューティ1/200の時分割 駆動で駆動させたところ、第7回に示すように優 れたコントラストの白黒表示が行え、視野角も広 く、均一で、優れた表示性能を示した。

Nセルに重ね、上下を偏光板で挟んで、第4回に示した構成例の被晶表示素子を作製した。 なお、角度配置は δ_1 =80°、 δ_2 =80°、 α =30°、 β =60°とし

この被晶表示素子をデューティ1/200の時分割 駆動で駆動させたところ、実施例 [と同様に優れ たコントラストの白黒表示が行え、視野角も広く、 均一で、優れた表示性能を示した。

比較例1

被晶性高分子として下記式(C)の繰り返し単位で表わされる液晶性高分子を用いたほかは実施例1と同様にして被晶表示素子を作製した。この素子において、補償板はマルチドメイン配向で、光散乱性を有していた。またデューティ1/200の時分割駆動で駆動させたところ。コントラストが非常に低く、実用には耐えなかった。

比較例 2

補償板としてnx=1.5883. ny=1.5822. nz=1.579 5であり、レターデーションが0.55mであるポリカーポネートの延伸フィルムを用いたほかは、実

特別平4-3022 (10)

施例1と同様にして被品表示素子を作製した。このものは、正面からは実施例1と同様のコントラストが持られたが、斜めからみると着色が顕著であった。

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

本発明の被最表示者子は、ネマティック相とガラス相を呈するホモジニアス配向された被晶性高分子を補償板として用いるため、視野魚が広く、表示が均一で、コントラストを高くできる。また、被晶性高分子を配向固定化して用いることにより、高い信頼性が得られ、また被晶性高分子の自己保持性を利用することによって妻子の厚み増加を抑えることができる等、優れた特長を有しており、各種情報機器の表示者子として価値が高い。

第1回は本発明による被品表示妻子の構成例を示す断面図、第2回は第1回の被品表示妻子の各要妻の角度関係を示す図、第3回は位相板の屈折率方向の定義図、第4回はレターデーションの視野角依存性を示す図、第5回は本発明による被品表示妻子の別の構成例を示す断面図、第6回は第5回の被品表示妻子の各要素の角度関係を示す図、第7回は実施例1の被品表示妻子の透過率の波長依存性を示す図である。

- 11,12… 基板
- 12,22… 透明電極
- 13,23…配向膜
 - 14…シール剤
 - 15…被品層
- 17,27… 偏光板
 - 30…補債板
 - 35…被晶性高分子

特許出顧人 株式会社 リコー (ほか1名) 代理人弁理士 施 補 敏 明(ほか1名)

